特集

## 環境セル その場観察

# 高圧力・高分解能タイプの環境 TEM の開発と応用

### 吉田秀人\*,竹田精治

\*大阪大学大学院理学研究科物理学専攻, CREST-JST

キーワード:環境制御型透過電子顕微鏡、カーボンナノチューブ、透過型電子顕微鏡像シミュレーション

1. はじめに

環境制御型透過電子顕微鏡(環境 TEM)は気体と固体の 反応を原子分解能で観察することのできる極めて強力な装置 である.環境 TEM が貢献できる研究分野は、ナノサイエン ス、触媒化学、バイオテクノロジーと幅広い.近年、TEM の分解能の向上と、気体圧力制御機構の改良により、高分解 能と高圧力とを両立した環境 TEM が開発されつつある.本 稿では、現在大阪大学にて稼動している、高圧力・高分解能 タイプの環境 TEM を紹介する.また、環境 TEM 観察の実 例として、カーボンナノチューブの成長過程のその場観察結 果を紹介する.さらに、これまで詳細な議論がなされていな い、気体分子による電子散乱を考慮にいれた TEM 像シミュ レーションについても述べる.

#### 2. 高圧力・高分解能環境制御型透過電子顕微鏡の開発

CREST-JST プロジェクトにより,差動排気方式による環 境TEM (FEI 社製,図1(a))が大阪大学に納入され稼働 している.この環境TEM は,最大加速電圧 200kV の電界 放射型TEM をベースにして新規に開発され,差動排気機構 により電子銃周辺などの鏡筒内を高真空に保ちつつ,試料の 周囲を高い圧力のガス(2kPa 以上)で満たすことができ る.図1(b)-(d)は金多結晶の高分解能TEM 像であり, 2kPa の窒素ガス雰囲気中においても金の格子縞が観察され ている.TEM の空間分解能の指標である情報伝達限界は, 2kPa の窒素ガス雰囲気中において,0.16nm 程度にまで到達 しており(図1(g)),本環境TEM は現時点で世界最高の 到達圧力と空間分解能を有している.

## 3. カーボンナノチューブ成長過程のその場観察

カーボンナノチューブ<sup>1)</sup> は特徴的な電子的・機械的性質 を示すため、基礎から応用まで多岐に渡って研究されてい る. 特に興味深い性質として、単層カーボンナノチュー ブ<sup>2)</sup>はその構造(直径・カイラリティー)に依存して,金 属になったり半導体になったりすることが知られている<sup>3)</sup>. 金属・半導体カーボンナノチューブを作り分けることは応 用上極めて重要な課題であるが、現時点では実現には至っ ていない. また. カーボンナノチューブを配線材料として 利用するためには、成長方向や成長サイトを制御すること が必要である. これらカーボンナノチューブの成長制御を 実現するには、カーボンナノチューブの成長メカニズムを 解明する必要があると考えられている. カーボンナノ チューブの成長過程をその場観察することは、その成長メ カニズムの解明にとって最も有効な手段である。我々は環 境 TEM を用いて、カーボンナノチューブの成長過程をその 場観察している4).

図2は、多層カーボンナノチューブがコバルト触媒から 成長する過程のその場観察結果である. 基板は酸化シリコ ン, 原料ガスであるエタノールの圧力は10Pa, 成長温度は 650℃である.電子照射損傷を低減させるために、観察時の 加速電圧は120kVにしている. エタノールを原料ガスとし たカーボンナノチューブ成長過程の,その場環境 TEM 観察 は本研究で初めて行われたものである. エタノールは熱分解 して反応性気体を生成するため, 試料加熱用ヒーターの損傷 が激しいので実験には注意が必要である. 球状のコバルト触 媒(図2(a))が徐々に変形し(図2(b)-(d)),その後基 板から浮き上がり(図2(e)),その瞬間に多層カーボンナ ノチューブが成長した(図2(f)). その後,成長は停止す るが、コバルト触媒の周囲には、回折コントラスト(図2 (g), (h) の点線内) が観察された. これは、コバルト触媒 が固化して結晶となっていることを示している. カーボンナ ノチューブ成長中におけるコバルド触媒の状態(固体,液 体、あるいは部分的に溶融した固体)については、現在議論 されている重要な問題であり、より詳細なその場観察により

Hideto Yoshida and Seiji Takeda: Development and application of high pressure and high-resolution environmental transmission electron microscope

<sup>&</sup>quot;〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-1

TEL: 06-6850-5753; FAX: 06-6850-5759

<sup>\*</sup>E-mail: yoshida@tem.phys.sci.osaka-u.ac.jp

<sup>2007</sup>年11月14日受付



図1 (a) 新規に開発した環境 TEM. (b) 真空中, (c) 窒素ガス 1kPa, (d) 窒素ガス 2kPa 中の金多結晶の高分解能 TEM 像 と, (e), (f), (g) それぞれのフーリエ変換像. (b)-(d) の高分解能 TEM 像は,わずかに撮影位置を変えた二枚の像を重ね 合わせた像であり,それらのフーリエ変換像 (e)-(g) にはヤング縞が現れている.



図2 多層カーボンナノチューブの成長過程のその場環境 TEM 観察.

明らかにされると期待される.

多くの多層カーボンナノチューブが成長方向を激しく変化 させながら成長している様子も、その場環境 TEM 観察され た. 図3に示しているように、カーボンナノチューブが成 長中にスイングしている様子が観察された. また図4のよ うに、成長方向が回転しているカーボンナノチューブも観察 された. このように成長方向が変化する原因としては、① カーボンナノチューブ同士の相互作用、②触媒からのカーボ ン析出速度の触媒位置不均一性、③触媒微粒子の動き、など が考えられる. 図3中のカーボンナノチューブAにカーボ ンナノチューブ B が近づき接触したときに、カーボンナノ チューブ A が大きくスイングしていることから、カーボン ナノチューブ B から A に運動エネルギーが伝達された可能 性がある. ②はカーボンナノコイルの成長モデルとして提案 されている <sup>5)</sup>.

カーボンナノチューブ成長その場観察(図3,4)は、カー ボンナノチューブのピラー間架橋成長メカニズムに関して、 本間らがその場 SEM 観察に基づいて提案していたモデル<sup>6)</sup> を裏付ける結果と考えられる。カーボンナノチューブは成長 中にスイング、回転しており、その成長方向は大きく変化し ている。したがって、最近接ピラーに接触する可能性が最も 高い、一度ピラーに接触すると、分子間力によりカーボンナ ノチューブはピラーに固定され架橋する。ピラーに接触した カーボンナノチューブがその後も成長し続けるかどうかは、



図3 カーボンナノチューブのスイング. 基板は酸化シリコン, 触媒はコバルト,原料ガスのアセチレンの圧力は10Pa,成長 温度は600℃.



図4 カーボンナノチューブの回転. 成長条件は図3の場合と同じ.

成長条件に依存すると考えられる. 我々のその場観察条件下 では,一度基板と完全に接触したカーボンナノチューブは成 長が停止した. 基板と半分ほど接触したカーボンナノチュー ブは,基板にその成長を阻害されながらも,不連続に成長す る様子が観察されている<sup>4</sup>.

#### 4. 環境制御型透過電子顕微鏡像シミュレーション

これまで示してきたように、環境 TEM は固体と気体の反応を直接観察することのできる極めて強力な実験装置である.しかしながら、気体分子が TEM 像に与える影響を理論的に考察したという報告はなされていなかった.我々は、気体分子による電子散乱の影響を取り込んだ、気体中の固体のTEM 像(環境 TEM 像)をシミュレートする方法を考案した<sup>7)</sup>.

環境 TEM 像をシミュレーションするために、図5(a) に示したようなスーパーセルを構築する.スーパーセルの中



図5 (a)気体中の固体試料を表すスーパーセル.(b)スーパー セルをスライスに分割したもの.

心に薄膜試料を置き、その周囲に任意の圧力に相当する気体 分子をランダムに配置する。このスーパーセルに対して、マ ルチスライス法<sup>8)</sup> で TEM 像をシミュレートする. すなわ ち、図5(b)のように、スーパーセルを電子線の入射方向 にスライスし、それぞれのスライス内にある原子を二次元平 面に投影する. 各二次元平面は位相格子とみなすことができ る. これら位相格子による電子散乱と、位相格子間の電子の 伝播を計算することで、スーパーセル下面での電子の波動関 数を求める. これにより, 気体分子の影響を取り込んだ TEM 像が計算されるが、この計算には気体分子の動きが含 まれていない. 電界放射型電子銃の電子放出効率は1ピコ秒 間に1個程度であり、1ピコ秒間に気体分子は1ナノメート ル程度動く. そのため各電子は異なる気体分子分布によって 散乱されることになる. これは、格子振動の電子回折と同様 の理論である<sup>9)</sup>.気体分子の影響をシミュレーションに取り 込むため、気体分子の座標を変えてシミュレートして得られ た複数の像を重ねて平均を取り、最終的に一枚の環境 TEM シミュレーション像を得る.

このシミュレーション方法を,エタノールガス中の単層 カーボンナノチューブに適用した例を示す<sup>7)</sup>. エタノールガ ス圧を0(真空)から665Paまで変化させた時の、3種類の 異なる構造を持つ単層カーボンナノチューブのシミュレート 像とそのフーリエ変換像を図2に示す. ガス中の各シミュ レーション像は、異なるガス分子分布に対して得られた20 枚のシミュレート像を重ね合わせて平均を取ることで得てい る. ガス圧が大きくなるにつれて、単層カーボンナノチュー ブの像はぼやけていくが、輪郭は明瞭に観察できている. ま た、フーリエ変換像にはガスによる散乱の影響がハローと なって現れているが、単層カーボンナノチューブの構造由来 のスポットが 665 Pa のエタノールガス中においても確認で きる. これらのシミュレーション結果は、665 Pa のエタノー ルガス中にある単層カーボンナノチューブの構造を決定する ことが原理的に可能であることを示している. このことか ら、環境 TEM 内で、単層カーボンナノチューブの成長と構 造決定を同時に行うことができると考えられる.



図6 ジグザグ型 (13,0), アームチェア型 (7,7), カイラル型 (10,5) 単層カーボンナノチューブの環境 TEM 像とそのフーリエ変換像 のガス圧依存. (n,m) はカイラル指数<sup>3)</sup>. 加速電圧 200kV, 球面収差係数 1.2mm, 焦点外れ量の変動値 8nm, 焦点外れ量 -57.4nm.

### 5. まとめ

本稿では、新規に開発した高圧力・高分解能タイプの環境 TEM を紹介し、応用例としてカーボンナノチューブの成長 その場観察の結果を紹介した.また、気体分子が TEM 像に 及ぼす影響を考慮した像シミュレーション法を提案した.近 年、環境 TEM の性能向上は目覚しく、カーボンナノチュー ブの成長その場観察<sup>4,10~12)</sup>のみならず、触媒反応の直接観 察<sup>13)</sup>などにも用いられ、興味深い成果が得られている.今 後、球面収差補正技術を組み合わせることにより、さらに高 分解能で固体と気体の相互作用を直接観察可能になることが 予想される<sup>14)</sup>.環境 TEM が今後ますます重要な装置になる ことは間違いない.

### 謝 辞

本研究はJST-CREST(研究代表者:本間芳和教授(東京 理科大学))による成果である.また本稿で取り上げた高圧 力・高分解能タイプの環境TEMの開発には、日本FEI社よ り多大な御協力を頂きました.ここに感謝の意を表します.

#### 文 献

1) Iijima, S.: Nature, 354, 56–58 (1991)

- 2) Iijima, S. and Ichihashi, T.: *Nature*, **363**, 603–605 (1993)
- Hamada, N., Sawada, S. and Oshiyama, A.: *Phys. Rev. Lett.*, 68, 1579–1581 (1992)
- Yoshida, H., Uchiyama, T. and Takeda, S.: *Jpn. J. Appl. Phys.*, 46, L917–L919 (2007)
- Pan, L., Zhang, M. and Nakayama, Y.: J. Appl. Phys., 91, 10058– 10061 (2002)
- Homma, Y., Takagi, D. and Kobayashi, Y.: *Appl. Phys. Lett.*, 88, 023115-1-023115-3 (2006)
- 7) Yoshida, H. and Takeda, S.: *Phys. Rev. B*, 72, 195428-1–195428-7 (2005)
- 8) Cowley, J.M. and Moodie, A.F.: Acta Cryst., 10, 609–619 (1957)
- Wang, Z.L.: Elastic and Inelastic Scattering in Electron Diffraction and Imaging, Plenum Press, New York, 1995
- Helveg, S., López-Cartes, C., Schested, J., Hansen, P.L., Clausen, B.S., Rostrup-Nielsen, J.R., Ablid-Pedersen, F. and Nørskov, J.K.: *Nature*, 427, 426–429 (2004)
- 11) Sharma, R. and Iqbal, Z.: Appl. Phys. Lett., 84, 990-992 (2004)
- 12) Hofmann, S., Sharma, R., Ducati, C., Du, G., Mattevi, C., Cepek, C., Cantoro, M., Pisana, S., Parvez, A., Cervantes-Sodi, F., Ferrari, A.C., Dunin-Borkowski, R., Lizzit, S., Petaccia, L., Goldoni, A. and Robertson, J.: *Nano Lett.*, 7, 602–608 (2007)
- Hansen, P.L., Wagner, J.B., Helveg, S., Rostrup-Nielsen, J.R., Clausen, B.S. and Topsøe, H.: Science, 295, 2053–2055 (2002)
- Takeda, S. and Yoshida, H.: Microsc. Microanal., 10 (Suppl 2), 19 (2004)